	1998-03-31	
_	Toyota Motor 1999-12-14 Corp	
	ethod for producing fine metal pleces ethod for producing fine metal pleces ving productivity by simple processes ting point substances.  E metal pieces having embossed e metal pieces having embossed antion treatment or by the coating of a lition treatment or by the coating of a ormed thin metal film by the application ormed thin metal film and subsequently a sieve, etc., thus providing the	
	PRODUCTION OF FINE METAL PIECE HAVING EMBOSSED PATTERN PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing fine metal pleces having embossed patterns, capable of improving productivity by simple processes and making it possible to use even high melting point substances. SOLUTION: This method for producing fine metal pieces having embossed solution: This method for producing fine metal pieces having embossed batterns comprises preliminarily treating the surface of an original plate having an embossed pattern on its surface by an oxidation treatment or by the coating of a low surface energy substance, plating a metal on the treated surface of the original of ultrasonic waves, etc., pulverizing the peeled thin metal film and subsequently classifying the pulverized film by the use of a sleve, etc., thus providing the copyright: (C)1999,JPO	
	JP11343423A2	-

SEST MAIL ABLE COPY

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平11-343423

(43)公開日 平成11年(1999)12月14日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別配号	ΡI	
C09C	3/04		C09C	3/04
C25D	3/12		C 2 5 D	3/12

#### 審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 10 頁)

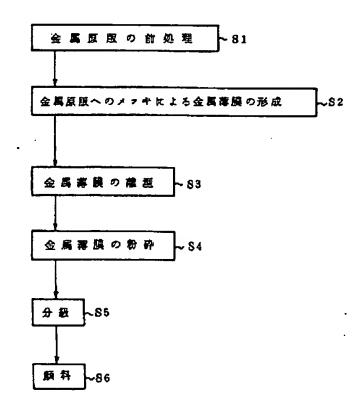
(21)出願番号	特度平10-192376	(71) 出題人	000003207
		(10)	トヨタ自動車株式会社
(22)出顧日	平成10年(1998) 6 月23日		愛知県豊田市トヨタ町 1 番地
		(72)発明者	加藤 晃
(31)優先権主張番号	特顯平10-103299		愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動
(32)優先日	平10(1998) 3月31日		車株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	大河内 幸男
			愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動
			車株式会社内
		(72)発明者	原英樹
			愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動
			車株式会社内
		(74)代理人	弁理士 吉田 研二 (外2名)
			最終質に続く

#### (54) 【発明の名称】 エンポス模様付き金属微細片の製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 簡易な工程で生産性を向上でき、高融点物質 も使用できるエンボス模様付き金属微細片の製造方法を 提供する。

【解決手段】 表面にエンボス模様を有する原版の表面 を酸化処理あるいは低表面エネルギ物質のコーティング により前処理をし、この原版の表面にメッキにより金属 薄膜を形成する。原版の表面に形成された金属薄膜は、 超音波の印加等により離型され、粉砕される。その後ふ るい等により分級しホログラム顔料とする。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 エンボス模様を有する原版の表面にメッ キにより金属薄膜を被覆し、その金属薄膜の表面にエン ポス模様を転写することを特徴とするエンポス模様付き 金属領細片の製造方法。

【請求項2】 請求項1記載のエンボス模様付き金属微 細片の製造方法において、前記メッキを行う前に前記原 版の表面を酸化処理することを特徴とするエンボス模様 付き金属筬細片の製造方法。

【請求項3】 請求項1記載のエンボス模様付き金属微 10 なり生産性が悪いという問題もあった。 細片の製造方法において、前記メッキを行う前に前記原 版の表面に低表面エネルギ物質をコーティングすること を特徴とするエンボス模様付き金属筬細片の製造方法。

【請求項4】 請求項1から請求項3のいずれか一項記 載のエンボス模様付き金属微細片の製造方法において、 前記メッキの材料は熱処理により硬化する性質を有して おり、前記原版の表面にメッキにより金属薄膜を形成し て、その金属薄膜の表面にエンボス模様を転写した後 に、この金属薄膜を熱処理し硬化させる工程を有するこ とを特徴とするエンボス模様付き金属微細片の製造方 法。

【請求項5】 請求項4記載のエンボス模様付き金属微 細片の製造方法において、前記メッキの材料はNi-P であることを特徴とするエンボス模様付き金属微細片の 製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ホログラム顔料の 材料として使用されるエンボス模様付き金属微細片の製 造方法の改良に関する。

### [0002]

【従来の技術】従来より、ホログラム顔料の材料として エンボス模様を有する金属微細片が知られていた。例え は、特表平8-502301号公報には、エンボス模様 付き金属質薄片顔料を製造する方法が開示されている。 図11には、本従来例の製造方法の説明図が示される。 図11において、少なくとも一面にエンボス模様を有す るキャリアシート50のエンボス模様が形成された面 に、所定の溶剤に可溶な剥離コーティング52を形成す る。との剥離コーティング52は、アプリケータ54に 40 より一様な厚さに形成される。剥離コーティング52の 上には、金属薄膜56がキャリアシート50のエンボス 模様が転写されるように付着される。次に、剥離コーテ ィング52を所定の溶剤で可溶化し、その上に形成され ていたエンポス模様付きの金属薄膜56を剥離させる。 このようにして得られたエンボス模様付きの金属薄膜5 6を粉砕し、25~50µmの範囲の平均直径を有する エンボス模様付き薄片に細分する。以上のようにして、 ホログラム顔料として使用されるエンポス模様付き金属 質薄片を得ることができる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来の製 造方法では、金属薄膜56は、例えば蒸着等の方法によ り剥離コーティング52の上に形成する。このため、融 点の高い物質を金属薄膜56の材料として使用するのが 困難であるという問題があった。

【0004】また、剥離コーティング52の形成工程及 び金属薄膜56を剥離させるために剥離コーティング5 2を可溶化する工程が必要であるので、製造工程が長く

【0005】本発明は、上記従来の課題に鑑みなされた ものであり、その目的は、簡易な工程で生産性を向上で き、髙融点物質も使用できるエンボス模様付き金属微細 片の製造方法を提供することにある。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明は、エンボス模様付き金属微細片の製造方法 であって、エンボス模様を有する原版の表面にメッキに より金属薄膜を被覆し、その金属薄膜の表面にエンボス 20 模様を転写することを特徴とする。

【0007】また、上記メッキを行う前に原版の表面を 酸化処理することを特徴とする。

【0008】また、上記メッキを行う前に原版の表面に 低表面エネルギ物質をコーティングすることを特徴とす

【0009】また、上記メッキの材料は熱処理により硬 化する性質を有しており、原版の表面にメッキにより金 属薄膜を形成して、その金属薄膜の表面にエンボス模様 を転写した後に、この金属薄膜を熱処理し硬化させる工 30 程を有することを特徴とする。

【0010】また、上記メッキの材料はNi-Pである ことを特徴とする。

#### [0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態(以下 実施形態という)を、図面にしたがって説明する。

【0012】実施形態1.図1には、本発明に係るエン ボス模様付き金属微細片の製造方法の実施形態1の説明 図が示される。図1に示されるように、エンボス模様を 有する原版10をメッキ浴12の中に入れ、所定のメッ キ条件で、原版10の表面に金属薄膜14を被覆する。 原版10としては、例えばニッケル等の表面にエンボス 模様を有する金属の板材が使用可能である。

【0013】本実施形態では、原版10の表面にメッキ により形成される金属薄膜 14の厚さは、1.5 µm未 満である。このように、原版10の表面に形成された金 属薄膜14は、原版10とともにメッキ浴12から引き 出された後超音波の印加あるいはエアーブローにより原 版10から離型させる。

【0014】超音波を印加する場合には、金属薄膜14 50 を原版10に付着させたまま液体に浸漬し、ホモジナイ ザ(超音波洗浄機)により超音波を印加する。これによ り、原版10から金属薄膜14を離型させると同時に5 0 μm未満の薄片への粉砕を行う。この場合に使用する 液体は、表面張力が40dyn/cm(0.04N/ m)未満である有機溶媒等を使用することができる。ま た、エアーブローは、図2に示されるように、金属薄膜 14で被覆された原版10に、エアーガン16を使用し てエアーを吹き付けることにより金属薄膜 1 4 を図のA 方向に剥離させるものである。なお、原版10の表面に 被覆された金属薄膜 1 4 は、その上からテープを貼り付 10 け、このテープを剥がすことによって離型させることも できる。この場合、金属薄膜14はテープに貼り付いた 状態となるので、その後溶媒中に浸漬して回収する。

【0015】図3には、本実施形態に係るエンボス模様 付き金属微細片の製造方法の工程が示される。まず、前 処理として原版10の表面の酸化処理あるいは低表面エ ネルギ物質のコーティングを行う(S1)。原版10の 表面を酸化処理すると、表面の汚れが除去されるので、 メッキが付きやすくなり、さらに原版10の表面に微小 剥離を容易にすることができる。また、原版 10の表面 に低表面エネルギ物質をコーティングした場合にも、後 の剥離を容易にすることができる。この低表面エネルギ 物質としては、例えばCF,(CF』),Si(OCH,) 」やC、H、−Si(OCH」)」等を使用することができ る。

【0016】以上のようにして前処理を行った原版10 に対して、水溶液メッキあるいは非水メッキによりその 表面に金属薄膜14を被覆させる(S2)。

14としては、ニッケル、銅、アルミニウム等を材料と して使用できる。このように原版10の表面に被覆され た金属薄膜14には、原版10の表面のエンボス模様が 転写されている。

【0018】次に、以上のようにして原版10の表面に 被覆させた金属薄膜14を、上述した超音波、エアーブ ロー、テープ等を使用した方法により原版10から離型 させる(S3)。原版10から離型された金属薄膜14 は、超音波で粉砕される(S4)。この粉砕は、金属薄 行われる。

【0019】原版10から離型され、粉砕された金属薄 膜14は、ふるいあるいは気流により分級され(S 5)、ホログラム顔料を得る(S6)。

【0020】以下に、上述した本実施形態に係るエンボ ス模様付き金属微細片の製造方法の具体例を実施例1と して説明する。

【0021】実施例1. 原版10としてエンボス模様の 表面を有するニッケル原版を使用した。このニッケル原 版を負極とし、正極をNiとしてNiSO。・6H2O、

NiCl,・6H,O、H,BO,よりなるメッキ浴を用い てニッケル原版のメッキ処理を行った。メッキの条件 は、メッキ浴温度が50℃、電流値が2A/dm²で、 1分間メッキした。これにより、ニッケル原版上に厚さ 1. 0μmのニッケルの薄膜が形成された。このニッケ ルの薄膜は、回折の光学効果を示し、その表面にエンボ ス模様付けされた光学模様を有していた。なお、前述し たようにニッケルメッキ以外に、クロムメッキ、アルミ ニウムメッキ等も使用することができる。

【0022】以上のように、ニッケル原版上にニッケル メッキを行うことによって得たニッケルの薄膜は、その ままではニッケル原版に付着している。そこで、ニッケ ルの薄膜が付着したままの状態でニッケル原版をアセト ン中に浸漬させ、ホモジナイザ(超音波洗浄機)により 超音波を印加した。

【0023】図4には、アセトン中で、膜厚1.0μm のニッケルの薄膜を粉砕した場合の超音波印加時間と粉 砕されたフレークの平均粒径との関係が示される。ホロ グラム顔料として望ましい粒径である50μm以下を9 な肌荒れが生じるため、金属薄膜14をメッキした後の 20 5%以上(平均値+2σ)含む粉砕フレークを得るため には、約5時間以上の超音波印加が必要であることがわ かる。

【0024】図5には、粉砕時間として上述の5時間を 採用した場合に、ニッケルの薄膜の厚さと粉砕後のフレ ークの平均粒径との関係が示される。 図5からわかるよ うに、粉砕時間を5時間とした場合、ニッケルの薄膜の 厚さが1.5μm以上となると粉砕が不十分となり、粉 砕後のフレークの平均粒径が50 umを超える。したが って、平均粒径が50μm以下のフレークを得るために 【0017】このようなメッキにより形成する金属薄膜 30 は、ニッケルの薄膜の厚さを、1.5μm未満とする必 要がある。

【0025】また、超音波を印加する場合には、ニッケ ル原版とこの表面に付着したニッケルの薄膜とをアセト ン中に浸漬して行うが、このような液体としては、必ず しもアセトンに限られるものではない。図6には、超音 波を5時間印加して粉砕を行った場合の粉砕フレークの 平均粒径と使用した液体の表面張力との関係が示され る。図6からわかるように、浸漬する液体の表面張力が 40dyn/cm (0.04N/m)以上であると、粉 膜14の離型を超音波で行った場合には、離型と同時に 40 砕が不十分となることがわかる。例えば、表面張力が約 0.07N/mである水を使用した場合には、粉砕フレ ークの平均粒径が約85μmとなり、ホログラム顔料と して望ましい粒径である50μmを大きく上回ってしま う。

> 【0026】以上のようにして粉砕した後のフレークの 電子頭筬鏡写真が図7に示される。

【0027】図1でも説明したように、ニッケル原版に メッキ処理を行う前に、その表面を酸化処理するのが好 適である。この酸化処理としては、例えばUV照射装置 50 によりUV照射を行う方法がある。このようにニッケル 5

原版の表面をメッキ処理の前に酸化処理すると、無処理 の場合に比べてニッケルの薄膜の剥離性が向上した。こ れによりニッケルの薄膜の離型時に生じる表面の乱れを 抑制でき、干渉色を向上することができた。表1には、\* \*ニッケル原版の表面を酸化処理した場合としない場合と の干渉色の比較が示される。

6

[0028]

【表1】

表面処理	干渉色	◎は表面処理を行わない場合に
酸化処理	0	比べて干渉色が強まり干渉色と   して極めて良好であったことを   示す。
なし	〇(良好)	<i>№</i> 9 e

表1からわかるように、ニッケル原版の表面を酸化処理 しない場合でも干渉色は良好であったが、酸化処理した 場合にはさらに干渉色が強まり、ホログラム顔料として 極めて良好な干渉色を示した。

【0029】また、前述したように、ニッケル原版にメ ッキ処理を行う前に、ニッケル原版の表面に低表面エネ ルギ物質をコーティングしてもニッケルの薄膜の剥離性 を向上させることができる。このような低表面エネルギ 物質としては、CF」(CF」),Si(OCH」),ある ※ ※いはC, H, - Si (OCH, ), があり、この2%溶液に ニッケル原版を没漬し、80℃に加熱して表面に低表面 エネルギ物質の皮膜を形成させた。このように、ニッケ ル原版の表面を低表面エネルギ物質でコーティングした 場合に得られるホログラム顔料の干渉色が表2に示され

[0030] 【表2】

表 面 処 理	表面エネルギー(dyn/cm)	干涉色	◎は没面処理を行わない場合に 比べて干渉色が強まり干渉色と
CF3 (CF2) 7Si (OCH3) 8	15	<b>©</b> .	
C2H5-Si (OCH3) 3	4 0	•	─ して極めて良好であったことを ─ 示す。
なし	100以上	〇 (良好)	

表2からわかるように、コーティングをしない場合に比 べ、ニッケル原版の表面エネルギが低下し、得られるホ 30 ログラム顔料の干渉色が強まることがわかった。

【0031】また、ニッケル原版にメッキにより形成さ れたニッケルの薄膜をニッケル原版から剥離させるに は、超音波を印加する方法の他、図2に示されるように エアーガン16によってエアーを吹き付けることによっ ても行うことができる。これは、ニッケル原版とニッケ ルの薄膜との隙間にエアーを吹き込むことにより、ニッ ケルの薄膜を離型させるものである。これにより、例え ばピンセットでニッケル原版からニッケルの薄膜を剥離 することができる。このため、離型時に生じるニッケル の薄膜の表面の乱れを抑制でき、その干渉色を高めると とができた。

【0032】表3には、ニッケル原版からの剥離法とし てエアーを使用する場合とピンセットで剥ぎ取った場合 との、得られるホログラム顔料の干渉色の比較が示され

[0033] 【表3】

エアー 0 ヒンセットではぎとる 0

離型法

表3からわかるように、エアーにより剥離させた方が干 渉色が強まり、ホログラム顔料として極めて良好である ととがわかった。

干渉色

【0034】また、前述したように、ニッケル原版から ニッケルの薄膜を剥離する方法として、ニッケルの薄膜 させる場合に比べ、ニッケルの薄膜にかかる応力を抑制 40 の上からテープを貼り付け、このテープを剥がす方法も 使用できる。テープに付着したニッケルの薄膜は溶媒中 にテープとともに浸漬し、テープからニッケルの薄膜を **離脱させて回収する。この方法では、テープ全体で離型** 時の応力を分散することができ、応力集中を防いでニッ ケルの薄膜にかかる応力を抑制できる。このため、離型 時にニッケルの薄膜に生じる表面の乱れを抑制でき、干 渉色を高めることができる。表4には、テープによる離 型方法とピンセットで剥ぎ取った場合との干渉色の比較 が示される。

50 [0035]

【表4】

離型法	干涉色
テープによる回収方法	٥
ピンセットではぎとる	0

7

表4からわかるように、テープによる回収方法によれ ば、得られるホログラム顔料の干渉色が強まり、ホログ ラム顔料として極めて良好であることがわかった。

【0036】以上のようにして作成したニッケルの薄膜 のフレークをふるいにより分級し、粒径25~45μm のフレークを得た。そのフレークを0、09g、アクリ ルメラミン樹脂を150cc、シンナーを50ccの割 合で配合しクリアとした。このフレークすなわちホログ ラム顔料を配合したクリアを、スプレーガンにより塗板 のカラーベース上に塗布した。塗布後140℃で20分 間保持し塗料を固定した。

【0037】塗布後においても、塗板上の各フレークは 回折の光学効果を示し、その表面にエンボス模様付けさ 20 れた回折模様を示していた。これにより得られた塗板は ユニークな玉虫色効果を創出することができた。

【0038】なお、ニッケル原版にニッケルの薄膜が付 着している段階で、脂肪酸等の界面活性剤を塗布後また は塗布と同時にアセトンに浸漬し超音波を印加すると、 ホログラム顔料が配合されたクリア中でホログラム顔料 の分散性が向上した。脂肪酸としては、例えばオレイン 酸やステアリン酸等を使用することができる。なお、超 音波粉砕した後で上記脂肪酸を添加した場合には、粉砕 降が大きかった。

【0039】実施形態2. 本実施形態においては、図1 に示されたように、エンボス模様を有する原版10の表 面にメッキにより金属薄膜14を被覆する際に、このメ ッキの材料としてNi-Pを使用した点が特徴となって いる。このNi-Pは、熱処理により硬化する性質を有 している。そとで、まず原版10の表面に無電解Ni-Ρメッキにより厚さ約1μmの金属薄膜14を生成さ せ、この金属薄膜を原版10から剥離させた後、400 ℃×1時間熱処理を施す。この熱処理により、Ni-P 40 からなる金属薄膜14が硬質化し、金属薄膜14が脆く なるので、その粉砕が容易となる。この結果、粉砕時間 を短縮することができる。

【0040】また、熱処理を施すことにより、金属薄膜 14の内部応力が開放されるので、金属薄膜14の平滑 性を向上させることもできる。

【0041】図8には、本実施形態に係るエンボス模様 付き金属強細片の製造方法の工程が示される。図8にお いて、まず前処理としてエンボス模様を有するNi製の 原版10の表面のアルカリ脱脂を行う。その後、次工程 50 ス硬度でHv=830~930であった。この硬度は、

におけるメッキの付きをよくするため塩酸活性処理を施 す(S11)。

【0042】次に、原版10に、無電解Ni-Pメッキ により、その表面に金属薄膜14を被覆させる(S1 2)。

【0043】以上のようにして原版10の上に形成した Ni-Pの金属薄膜14を、ピンセット等により原版1 ○から離型させる(S13)。原版10から離型させた 金属薄膜14は、アルゴン雰囲気中で熱処理が施され、 10 硬化される。本実施形態においては、メッキに使用する 材料がNi-Pのような、加熱処理により硬化する性質 を有する材料を使用しているので、熱処理によって金属 薄膜14を硬くかつ脆くでき、次工程での粉砕を容易に できる(S 1 4)。

【0044】熱処理が施された金属薄膜14は、超音波 により粉砕される(S15)。粉砕された金属薄膜14 は、ふるいあるいは気流により分級され(S16)、本 実施形態に係るホログラム顔料として使用されるエンボ ス模様付き金属微細片となる(S17)。

【0045】なお、以上に説明したメッキの材料として は、Ni-Pに限られるものではなく、メッキが可能で 熱処理により硬化するものなら使用可能である。

【0046】以下に、上述した本実施形態に係るエンボ ス模様付き金属微細片の製造方法の具体例を実施例2と して説明する。

【0047】実施例2. 原版10としてエンボス模様の 表面を有するニッケル原版を使用した。ニッケル原版の 表面サイズは10cm×10cmの板状のものである。 とのニッケル原版をあらかじめ60℃の2%NaC1溶 前に添加した場合に比べクリア中での粉砕フレークの沈 30 液中でアルカリ脱脂を行った。アルカリ脱脂は、上記溶 液中にニッケル原版を浸漬した後10Aの電流を3分間 流して行った。アルカリ脱脂の後、室温の5%HC1溶 液中で5分間塩酸活性処理を行い、メッキの付きをよく する処理を施した。

> 【0048】次に、Ni-P系のメッキ液のpHを4. 5となるように調整し、この中にニッケル原版を浸漬 し、90~92℃の温度で3分間無電解メッキを行っ た。

【0049】上記条件により、ニッケル原版上に厚さ約 lμmのNi−Pメッキによる金属薄膜が形成された。 このNi-P製金属薄膜は、回折の光学効果を示し、そ の表面にエンボスパターン付けされた光学模様を有して いた。

【0050】このようにして得たNi-P製金属薄膜 は、そのままではニッケル原版に付着している。そこ で、ピンセット等によりNi-P製金属薄膜を剥離させ た。ニッケル原版から剝離させた金属薄膜は、次にアル ゴン雰囲気中で400℃、1時間の条件で熱処理を施し た。熱処理後のNi-P製金属薄膜の硬さは、ビッカー

10

Niだけであると、Hv=200~300程度であるの で、本実施形態に係る金属薄膜はその硬度が大きく向上 していることがわかる。このように、金属薄膜の硬度が 高くなることにより、金属薄膜自体が脆くなり、粉砕を 容易に行うことができる。また、熱処理の過程で金属薄 膜の内部応力が開放されるので、金属薄膜の平滑性も向 上させることができる。これにより、金属薄膜の干渉性 が向上でき、より干渉色を向上させることができる。

9

【0051】次に、熱処理後のNi-P製金属薄膜をア セトン中に浸漬させ、ホモジナイザ(超音波洗浄機)に 10 エンボス模様付き金属微細片を得ることができた。 より超音波を加え、粉砕を行った。アセトン中で6時間 超音波を加えて得られた粉砕後のフレークは、ふるいに より分級され、ホログラム顔料として使用される粒径2 5~45μmのエンボス模様付き金属微細片を得ること ができた。図9及び図10には、以上のようにして得ら れたエンボス模様付き金属微細片の走査電子顕微鏡写真 が示される。図9及び図10に示されるように、厚さ約 1μmの平坦のNi-P製フレーク(エンボス模様付き 金属微細片)の表面にエンボスパターン付けされた光学 模様が観察される。

【0052】以上のようにして作成したフレークが0. 05g、アクリルメラミン樹脂が150cc、シンナー が50ccの成分組成となるように配合してクリアとし た。このように配合したクリアを、スプレーガンにより 塗板のカラーベース上に塗布した。塗布後140℃で2 0 分間保持し固定した。塗布後においても塗板上の各フ レークは回折の光学効果を示し、その表面にエンボスパ ターン付けされた回折模様を示していた。これにより、 本実施形態によって得られた塗板はユニークな玉虫色効 果を創出することができた。

#### [0053]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 原版の表面にメッキにより金属薄膜を形成するので、蒸 着が困難な物質でもエンボス模様付き金属微細片を製造 することができる。

【0054】また、原版上に金属薄膜をメッキした後と れを剥離しながら粉砕するだけであるので、工程が簡単\* \* であり、コストを低くすることができる。

【0055】また、メッキをする前に、原版に微小な肌 荒れを生じさせるので、原版から金属薄膜を容易に剥が すことができる。

【0056】また、メッキの材料として熱処理により硬 化するものを使用し、メッキの後、原版上に形成した金 属薄膜を剥離させこれを熱処理するので、金属薄膜が硬 くかつ脆くなり、粉砕を容易に行うことができるととも に、熱処理中に金属薄膜の内部応力の開放により平坦な

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係るエンボス模様付き金属筬細片の 製造方法の説明図である。

【図2】 原版から金属薄膜をエアーにより剥離させる 方法の説明図である。

【図3】 図1に示された製造方法の工程図である。

【図4】 超音波粉砕時間とそれによって得られるフレ ークの粒径との関係を示す図である。

【図5】 原版上に形成された金属薄膜の厚さと超音波 20 粉砕後の粒径との関係を示す図である。

【図6】 超音波粉砕時に使用する液体の表面張力と得 られるフレークの平均粒径との関係を示す図である。

【図7】 実施形態1に係る粉砕後のフレークの電子頭 微鏡写真である。

【図8】 本発明に係るエンボス模様付き金属微細片の 製造方法の実施形態2の工程図である。

【図9】 実施形態2に係る粉砕後のフレークの電子顕 微鏡写真である。

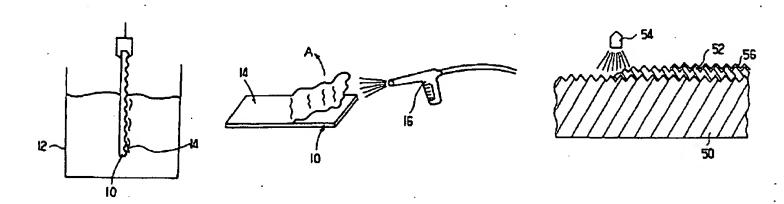
【図10】 実施形態2に係る粉砕後のフレークの電子 30 顕微鏡写真である。

【図11】 従来におけるエンボス模様付き金属筬細片 の製造方法の説明図である。

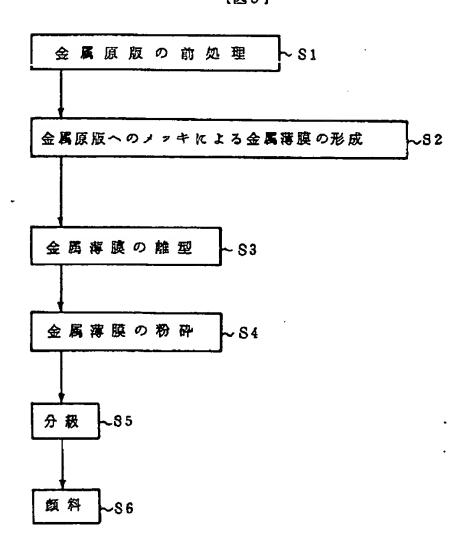
#### 【符号の説明】

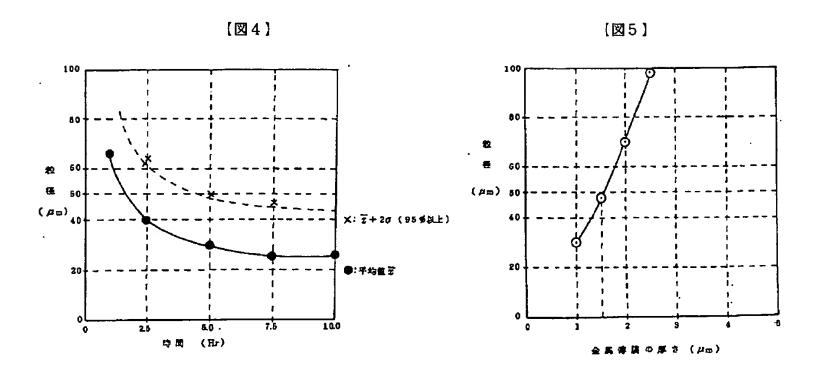
10 原版、12 メッキ浴、14 金属薄膜、16 エアーガン、50 キャリアシート、52 剥離コーテ ィング、54 アプリケータ、56 金属薄膜。

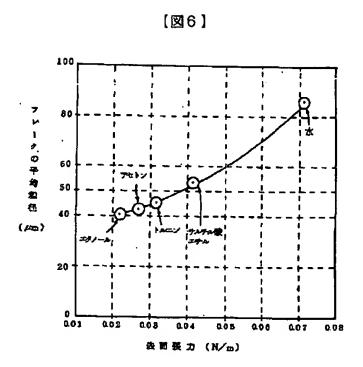
【図1】 【図2】 【図11】



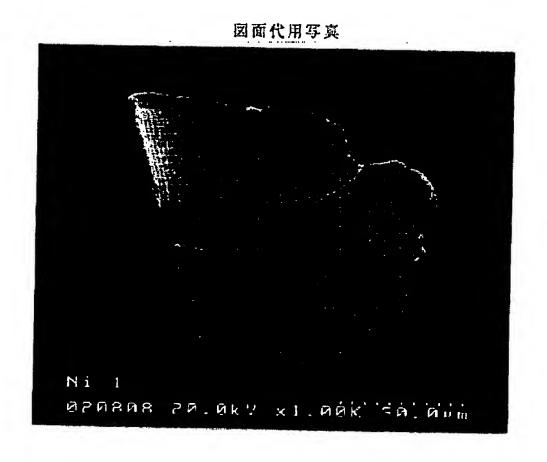
[図3]



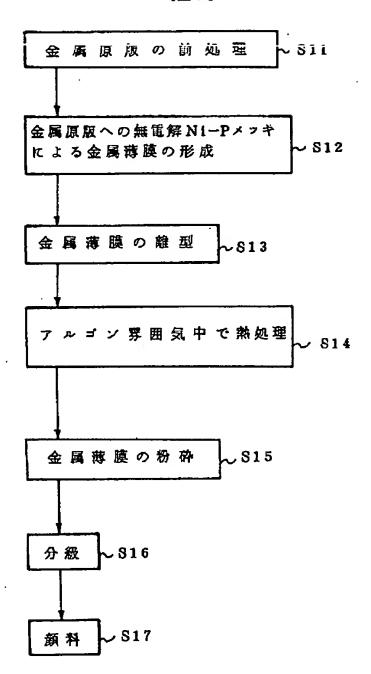




[図7]

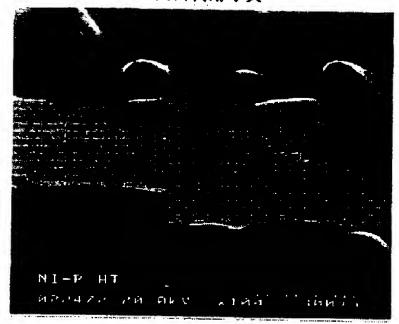


【図8】



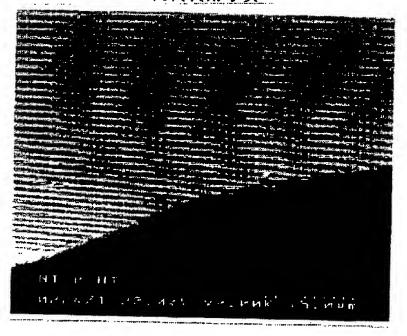
【図9】

図面代用写真



【図10】

図面代用写真



フロントページの続き

(72)発明者 中西 正次

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動 車株式会社内 (72)発明者 山村 宜弘

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動

車株式会社内

(72)発明者 勝又 孝俊

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動 車株式会社内

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.